

Ferde vállas kiképzés/ szubkresztális beültetés



A peremes nyaki zárással (platform switching) rendelkező implantátumoknál jelentősen kisebb mértékű csontvesztés fedezhető fel a szubkresztális területeken (Veis és munkatársai). A ferde vállas kiképzés biológiailag és biomechanikailag egyaránt kíméletesebben hat a kresztális csontra.

A hagyományos implantátumok nyaki részének sarkos kialakítása koncentrált nyomáspontokat okoz a csontban.

Ezeknek a sarkoknak a levágásával következőképpen elosztható a csontot érő nyomás és csökkenthető az ennek következményeként fellépő csontreszorpció kockázata.

A ferde vállas kiképzésnek további előnye, hogy a lekerekített formának köszönhetően az implantátum nyaki része jobban tud alkalmazkodni a kresztális gerinchez.